

粒子物理模拟

第五讲

王喆 清华大学

本节内容



- ▶ Geant4运行流程和用户控制
- 如何得到感兴趣的物理量
- ▶ 添加新的物理过程

Geant4的运行流程 与用户的干预

Geant4运行流程

PreInit - 材料,几何,

粒子, 物理过程

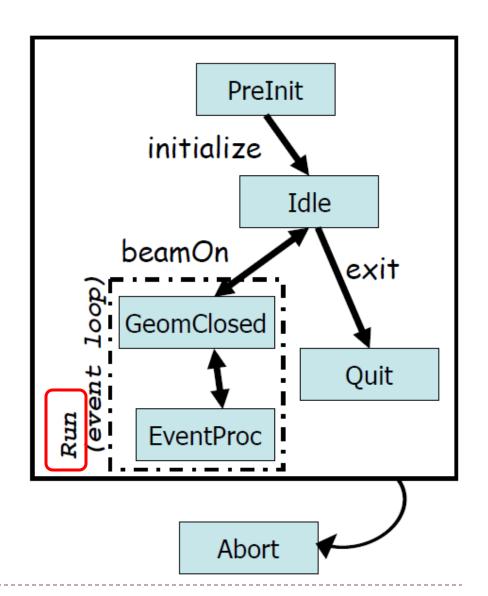
Idel - 可以开始

GeomClosed - 几何关闭

EventProc - 事例循环

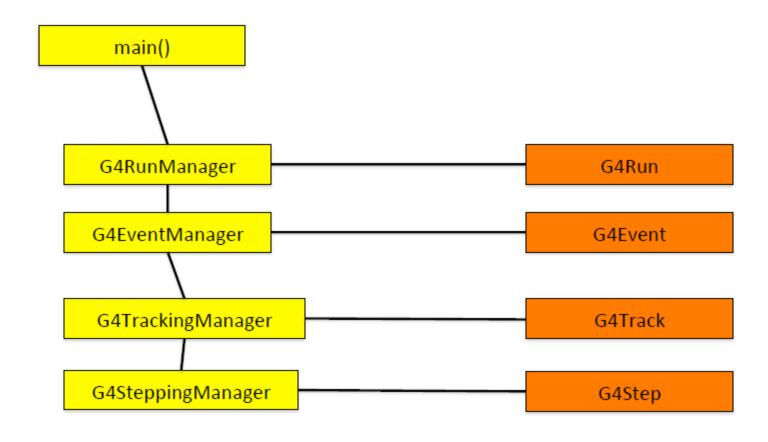
Quit - 正常退出

Abort - 异常中断



Geant4运行的几个层次





G4Run



- ▶ Run是Geant4模拟的最大单元。一次Run中,探测器几何、 敏感探测器、物理过程都不能改变。
 - G4RunManager调用BeanOn()时开始一次Run。可以包含很多Event。
- ▶ G4UserRunAction类中有BeginOfRunAction()和 EndOfRunAction()。

前者主要用于进行run号设定、直方图或TTree,TFile定义等,后者主要进行存储直方图或者文件等。

在概念上,一个 run收集的是同一个探测器条件下的事例。

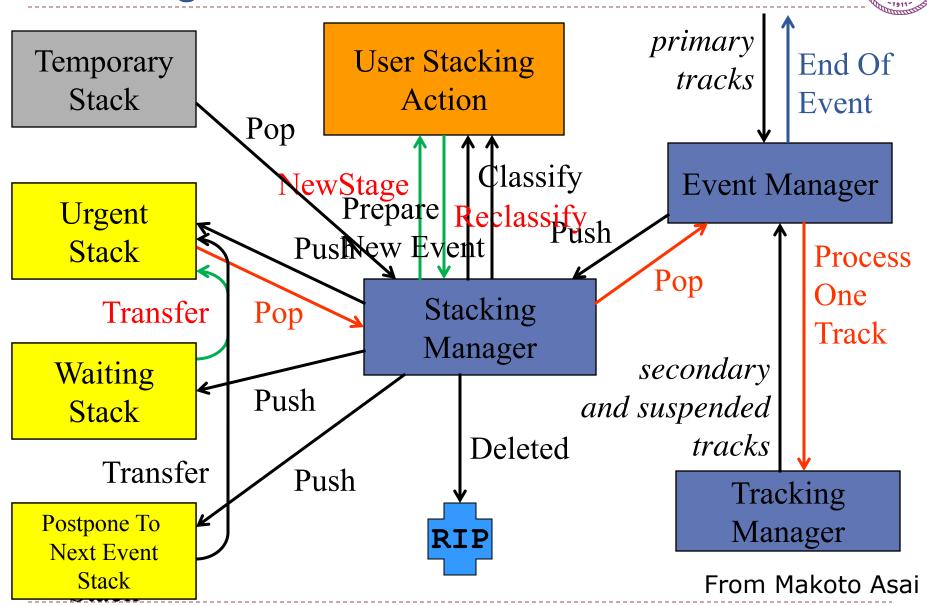
在调用BeanOn()的过程中,将调用5种(如存在)用户作用类: G4UserRunAction, G4UserEventAction, G4UserStackingAction, G4UserTrackingAction, G4UserSteppingAction

G4Event



- ▶ G4Event表示一个事例。一个event对象包含有模拟事例的所有输入和输出信息,主要是4大类:主顶点和主粒子、径迹、击中以及数字化集合。
- ▶ G4UserEventAction类中有BeginOfEventAction()和 EndOfEventAction(),前者可以作事例开始的预备工作,后者可以将事例的有用信息提取出来,填充到直方图或者TTree中。
 - 用作输入的原初顶点和粒子列表
 - 所收集的各种在探测器的击中或响应
 - 所收集的各种运动轨迹信息
 - 所收集的各种数字化信息

Stacking机制 -- Track管理

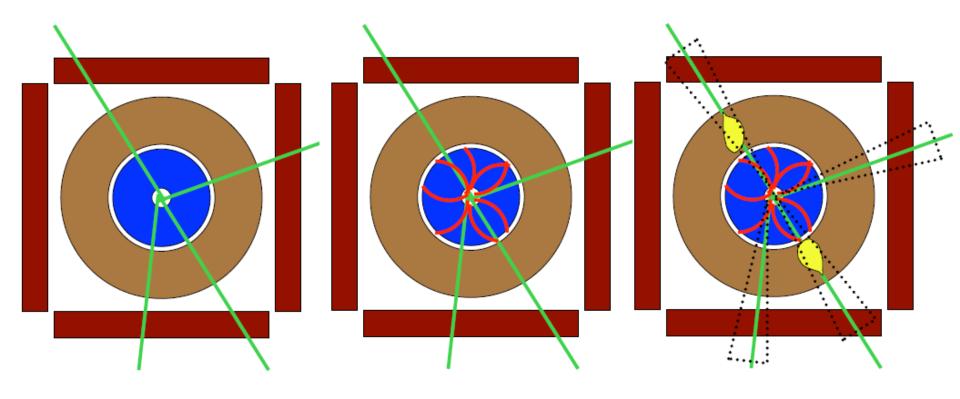


Stacking的三个用户可重载函数

- > Stacking的机制让用户有机会控制模拟的进程,快 慢程度,细致程度
- ▶ ClassifyNewTrack(const G4Track*) 每次得到一个新的track的时候将被调用 可以分类为fUrgent, fWaiting, fPostpone, fKill
- ▶ 另外还有NewStage()和PrepareNewEvent()

可参见例子B3

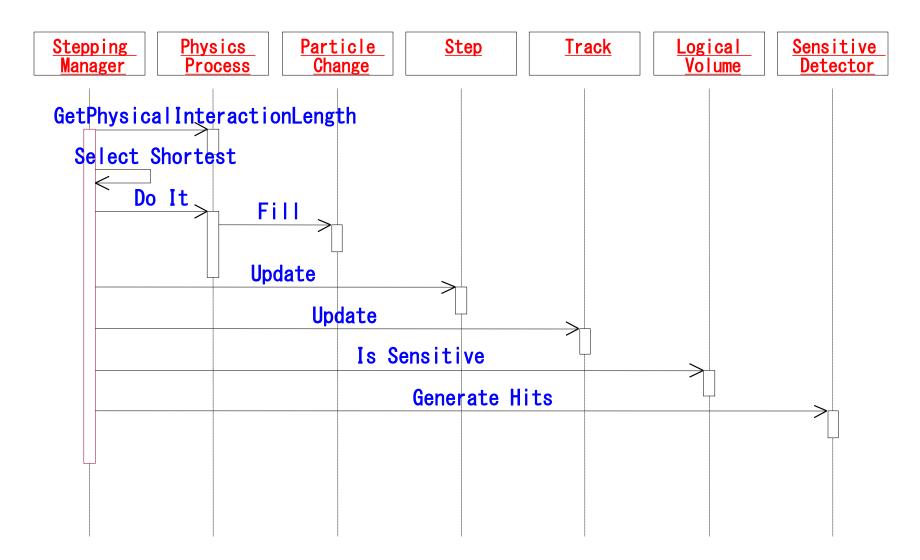
使用实例



Urgent: 初级的高能量缪子

Urgent: 漂移室内的次级带 电粒子 Killed: 光子可以去掉,反 而替代为快速模拟, 节约大量时间

Stepping流程

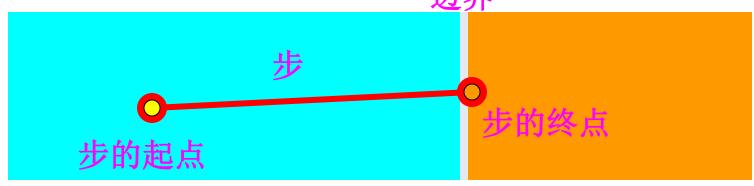


在 Geant4 中的迹

- 迹是粒子在探测器中留下的痕迹。
 - 只体现出当时粒子的位置和物理量。
- 步是粒子径迹的一小段 "△" 信息。
 - 在Geant4内部粒子径迹并不是步的集合。
- 在下列情况下, 迹要被删除:
 - 迹离开广义中的大体积
 - 迹消失(例如发生了衰变)
 - 粒子动能为零,在(AtRest)时也无其它物理过程的要求。
 - ■用户决定要将其删除。
- 在每个事例结尾,不保留迹的目标模块。
 - ■用运功轨迹的类目标模块来记录粒子的径迹。
- *G4TrackingManager*负责管理处理迹的进程, 迹由 *G4Track* 类表示。

在 Geant4 中的步

- 每一步都有两个点和粒子的 "△" 信息(在该步的 能损,所需的飞行时间,等等)。
- 在每一点上,都应该知道其所处在的体积(与材料)内。如有一步跨越边界,该步的截止点物理上就设在该边界上,逻辑上该点属于下一个体积。
 - 由于一步能知道两个体积的物质材料,因此可以模拟在 边界发生的跃迁辐射或折射过程。



■ G4SteppingManager 类负责管理步的处理,步由 G4Step 类表示。

跟踪与物理过程处理

- Geant4 迹跟踪是很普遍的。
 - 它无关于
 - 粒子的种类
 - 粒子所涉及的物理过程
 - 它给所有物理过程提供了
 - 帮助确定步的长度的机会
 - 帮助对任何可能对迹的物理量进行改变的机会
 - 对迹状态改变给出建议的机会
 - 例如,中止,搁置或删除。

物理过程与步

- ■每个物理过程有着下列一个或几个结合的性质。
 - AtRest
 AtRest
 - 例如 muon 在静止时衰变
 - AlongStep
 - 例如 期仑科夫过程
 - PostStep
 - 例如 在飞行中衰变



物理过程需要指明发生在AtRest,AlongStep或PostStep上,且需要给出顺序。如下面函数调用后面的3个参数分别表示这三个状态下该物理过程是否发生以及顺序:

pmanager->AddProcess(new G4MultipleScattering,-1, 1,1); 详见ExNO2PhysicsList.cc中ConstructEM()部分。

"-1"表示该物理过程不发生。

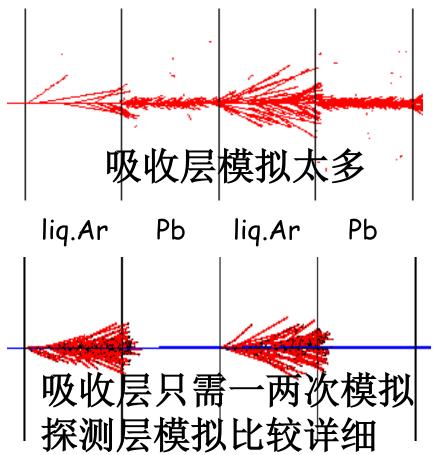
Geant4 的切割点

- 在Geant4切割点指的是产生阈。
 - 只对于有红外发散的物理过程。
 - 不存在粒子迹的切割
- 能量阈必须确定在能损的连续值上
 - Geant4 的处理方法:
 - 在连续能损开始那一点,指定射程(转换到每个材料对应的能量)跟踪原初粒子直到射程为零。
 - 只在给定的射程上产生次级粒子,能量低于 所在物质要求射程的次级粒子,其能损叠加 到原初粒子上。

能量切割与射程切割之比较

■ 500 MeV/c 质子液态 Ar (4mm) / Pb (4mm) 取 样量能器中的输运过程

- Geant3 (能量切割)
 - Ecut = 450 keV
- Geant4 (射程切割)
 - Rcut = 1.5 mm
 - 对应于
 Ecut in liq.Ar =
 450 keV, Ecut in
 Pb = 2 MeV



使用SteppingAction



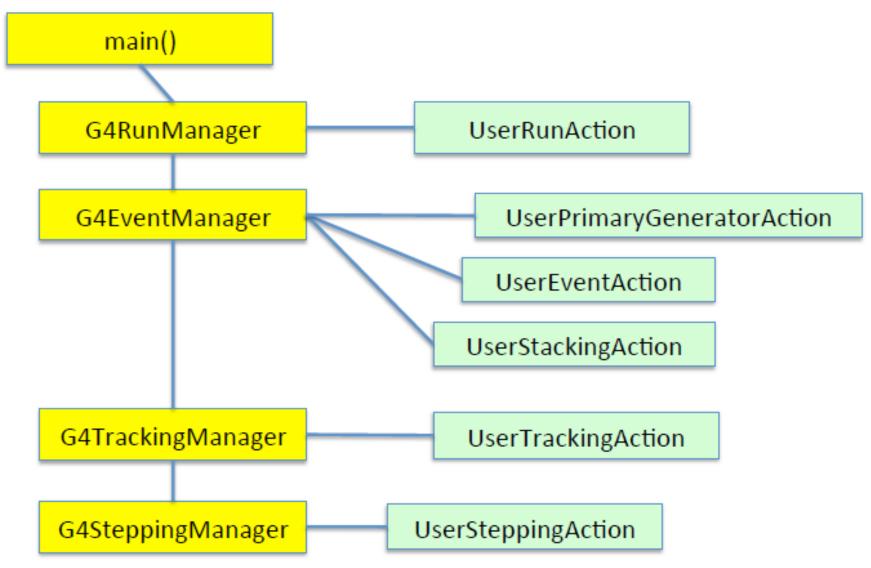
UserSteppingAction(const G4Step* step)

▶ G4Step包含了一步中的全部的状态信息,从 preStep到postStep,可以查阅,并作出一些工作。

例如,截取一些信息dE/dx, 位移, 路程, 填充直方图等

Geant4运行机制及用户控制总结





如何得到感兴趣的物理量

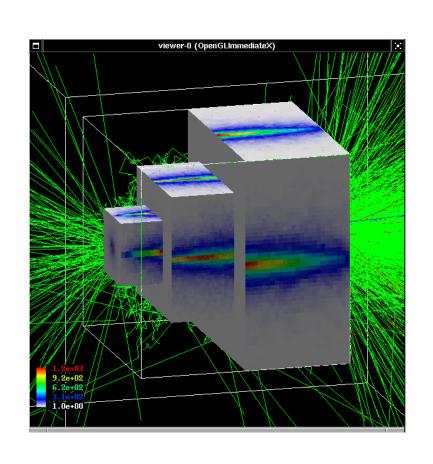
如何得到感兴趣的物理量

Geant4并不明确用户需要哪些输出,需要用自行定义

■ 用户接口函数(hooks):

G4UserTrackingAction
G4UserSteppingAction
非常直接,可以拿到全部信息。

- 定义敏感探测器:
 - > 类似
- Scoring
 - > 略显功能有限



使用SteppingAction

。SteppingAction的调用时间?

The hook is:

```
G4UserSteppingAction::UserSteppingAction(const G4Step*)
```

In N02, this is inherited by ExN02SteppingAction

```
void ExN02SteppingAction::UserSteppingAction(const G4Step*)
```

You need to add your code here, for example, to add up all the energy deposit.

- Make use of G4Step to get your interested quantities:
 - 1. Where the step was?
 - 2. What particle?
 - 3. What the particle did?

利用G4TouchableHandel取得能量沉积

Where the step is?

```
How to get these
                                                   information quickly?
G4StepPoint* point1 = step->GetPreStepPoint();
G4StepPoint* point2 = step->GetPostStepPoint();
```

```
G4TouchableHandle touch1 = point1->GetTouchableHandle();
G4VPhysicalVolume* volume = touch1->GetVolume();
G4String name = volume->GetName();
G4int copyNumber = touch1->GetCopyNumber();
```

What particle?

```
G4Track* track = step->GetTrack();
G4ThreeVector momentum = track->GetMomentum();
```

What the particle did?

```
G4double eDeposit = step->GetTotalEnergyDeposit();
G4double sLength = step->GetStepLength();
G4ThreeVector displace = step->GetDeltaPosition();
G4double tof = step->GetDeltaTime();
```

G4Step其他方面

Take a look!

G4Step的位置:

...../source/track/include/G4Step.hh

G4Step的其他公共成员函数:

```
G4TrackVector* GetSecondary() const;
G4ThreeVector displace = step->GetDeltaPosition();
G4double tof = step->GetDeltaTime();
.....
```

利用sensitive detector

定义方法:参见NO2的ExNO2TrackerSD

- 基本思想: 1. 从G4VSensitiveDetector生成新的子类
 - 2. 重载(请注意他们的接口参数)

```
void Initialize(G4HCofThisEvent*);
```

G4bool ProcessHits(G4Step*, G4TouchableHistory*);

```
可见其基本原理与利用SteppingAction是一致的,同样是利用
截获每一步的G4Step信息。
```

```
G4double edep = aStep->GetTotalEnergyDeposit();
ExN02TrackerHit* newHit = new ExN02TrackerHit();
newHit->SetEdep (edep);
```

void EndOfEvent(G4HCofThisEvent*);

- 3. 在G4SDManager中注册该子类
- 4. 与对应的逻辑探测器相关联

在事例模拟结束时,有机会去整理全部的Hit信息

存成直方图,Tree等等

void G4VSensitiveDetector::EndOfEvent(G4HCofThisEvent*);

在G4SDManager中注册该子类

与对应的逻辑探测器相关联

```
G4LogicalVolume* myLogCalor = .....;
G4VSensetiveDetector* pSensetivePart =
    new MyDetector("/mydet");
G4SDManager* SDMan = G4SDManager::GetSDMpointer();
SDMan->AddNewDetector(pSensitivePart);
myLogCalor->SetSensitiveDetector(pSensetivePart);
```

添加新的物理过程

虚基过程G4VProcess



- ▶ Base class of all physics processes in Geant4
- Example: in Geant4 example area: extended/exoticphysics/monopole/include/G4MonopoleTr ansportation.hh

关键virtual functions of G4VProcess - Dolt



What we should add?

```
virtual G4VParticleChange* PostStepDoIt(
                       const G4Track& track,
                       const G4Step& stepData
                       ) = 0;
virtual G4VParticleChange* AlongStepDoIt(
                       const G4Track& track,
                       const G4Step& stepData
                       ) = 0;
virtual G4VParticleChange* AtRestDoIt(
                       const G4Track& track,
                       const G4Step& stepData
                        = 0;
```

关键virtual functions of G4VProcess - Length



What else is needed?

```
virtual G4double AlongStepGetPhysicalInteractionLength(
                       const G4Track& track,
                       G4double previousStepSize,
                       G4double currentMinimumStep,
                       G4double& proposedSafety,
                       G4GPILSelection* selection) = 0;
virtual G4double AtRestGetPhysicalInteractionLength(
                       const G4Track& track,
                       G4ForceCondition* condition
                      ) = 0;
virtual G4double PostStepGetPhysicalInteractionLength(
                       const G4Track& track,
                       G4double previousStepSize,
                       G4ForceCondition* condition
                        = 0;
```

生成次级粒子



Create a few hundred secondary photons

```
aSecondaryTrack->SetParentID(aTrack.GetTrackID());
aParticleChange.AddSecondary(aSecondaryTrack);
```

加入定制的过程



当构造全部的物理过程的时候

```
void G4MonopolePhysics::ConstructProcess()
{
```

可以注册你定制的过程

pmanager->AddProcess(new G4MonopoleTransportation(fMpl),-1, 0, 0);

本节课总结



- ▶ Geant4的运行机制和用户干预
- 如何得到感兴趣的物理量
- ▶ 添加新的物理过程